# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) RESIN SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE WITH HEAT SINK

(11/ 61-39555 (A)

(48) 25.2.1986 (13) JP

(21) Appl. No. 59-158860

(22) 31.7.1984

(71) TOSHIBA CORP (72) TOSHIHIRO KATO(1)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. H01L23/36

PURPOSE: To extend the life of titled device by a method wherein a semiconductor loading part is formed thicker than average thickness of lead frame to improve the radiating capacity while reducing especially transient heat resistance

and restraining temperature rise in case of switching operations.

CONSTITUTION: A semiconductor loading part 4 to be a bed 31 of lead frame is formed thicker than average thickness of lead frames 3. Then a semiconductor element pellet 5 is mounted on the semiconductor loading part 4 through the intermediary of a bonding member 6 such as solder etc. and then an electrode on the pellet 5 is connected to an inner lead of lead frame 3 by a metallic fine wire 7. Later a heat sink 2 is placed below a cavity of a transfer mold metal die and then the lead frame 3 is-placed to be resin-formed. Finally the space between the semiconductor loading part 4 and the heat sink 2 is filled with thermoconductive epoxy sealing resin 1.

Monal de port

257

# 19 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

#### ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 39555

(1) Int Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和61年(1986) 2月25日

H 01 L 23/36

6616-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

**9**発明の名称 放熟板付樹脂封止形半導体装置

> 创特 願 昭59-158860

砂出 願 昭59(1984)7月31日

砂発 明 者 DО 藤 俊 博

川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工場内

砂発 明 者 小島 伸次郎 株式会社東芝 ⑪出 顋 人

川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工場内

川崎市幸区堀川町72番地

の代 理 人 弁理士 諸田 英二

1. 発明の名称

放熟板付樹脂封止形半導体装置

- 2. 特許請求の範囲
  - 1 単数又は複数の半導体素子ペレットと、該 ペレットを搭載するための半導体搭載部と、 該半導体搭載部を具備する開系金属製リード フレームと、該ペレットと該リードフレーム とを接続するための金属細胞と、上面が該り ードフレームの下面と所定の間隊をへだてて 対向するように配置した放熱板と、該間隙を 充塡しかつ該放熱板下面が露出するようにト ランスファ樹脂封止する熟伝導性樹脂とによ り桐成される放熟板付樹脂封止形半導体装置 において、該半導体搭載部の内厚を該リード フレームの平均内厚より厚くしたことを特徴 とする放然板付樹脂封止形半導体装置。
  - 半導体搭載部がリードフレームのベッド部 であって、該リードフレームの他の部分と内 厚の異なる同一部材を用いたものである特許

請求の範囲第1項記載の放熟板付樹脂封止形

- 3 半導体搭載部がリードフレームのベッド部 と熱拡散板との重合層よりなる特許請求の電 即第1項記収の放熟板付樹脂封止形半導体装 **a**.
- 3. 発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

本発明は、電力用半導体系子などを搭載しこれ と絶縁された放熱板を有する放熱板付樹脂封止形 半導体装置に関するもので、例えば電動機速度制 御用パワートランジスタアレイなどに適用される。

[発明の技術分野]

半導体素子と放熱板とが絶縁されている形式の 放熱板付樹脂封止形半導体装置の最近の従来例 (特願昭59-25198号) について以下図面にもとず き説明する。 第4図は上記半導体装置の外観平 面図(本発明に係るものも外観は間じである)で あり、1は封止樹脂、2は柿付部だけが外観に現 れている放熱板、3はリード都だけが外観に現れ

排開唱61- 39555(2)

ているリードフレームである。 第5回は放熱板 2の平面図である。 放熱板2はアルミニウム系 金属条から打扱加工して得られたものである。 放然板2と樹脂との密着を向上させるために樹脂 に埋め込まれる辺(第4図参照)には板厚が頭く なるように渡し25及び26が、また樹脂との男 面にあたる上面に瀕27が形成されている。 放 熱板がアルミニウムであるとアルミニウムの熱彫 匿係数 (23.6×10 °/℃) は樹脂のそれ (24× 10 4 / で)に近いので封止後の放熱板のそりはほ とんど問題にならないので上記の渡し25及び 26並びに満27を設けなくてもよいが、鋼系金 属の場合には樹脂との熱膨脂係数差が大きいので この渡し及び演等の工夫が大切である。. 第6図 はリードフレーム3の平面図でありリードフレー ム3は複数の半導体素子ペレットを搭載するペッ ド卸31とリード都32とフレーム33とからな リードフレーム3は銅系金属条を抜 打加工して得られ肉厚は均一である。

第7回はこの従来例の放熱板付胡脂封止形半導

樹脂封止形半導体装置を提供することにある。 (発明の腹腫)

すなわち本発明は、特許請求の範囲に記載したように、半導体案子と放然板が絶縁されている放然板付倒脂封止形半導体装置において、半導体搭載の内厚をリードフレームの平均内厚より厚くしたことを特徴とする放熱板付倒脂封止形半導体

# [背景技術の問題点]

上記の従来例の半導体装置では放然性を悪化となった。とかできるが、無抵抗の点でも分別に対けられるが、無抵抗の点を分別に対けられるが、無性の改善が望まれるに対し、スペッチンのはがある。とのは非を抑えることによりほどははないる。

### 〔発明の目的〕

本発明の目的は、従来例の半導体装置に比し放 熱性を向上し、特に過渡熱抵抗を低減し、スイッ チング動作に適合した新規な構造の絶縁放熱板付

装置である。

なお半導体搭級部の下面は該下面と放然板上面との個談の耐電圧特性により、また半導体搭収部の上面は封止倒脂の高さおよび半導体系子ペレットとリードフレームとを接続する金属制線がペペットに接触しやすくなること等によりその位置が 状められる。 半導体搭載部の内厚は上記の条件 により一定値以内に制限される。

### [発明の実施例]

以下本発明の一実施例につき図面にもとすき説 明する。 本発明による放熱板付樹脂封止形半導 体装置の外観平面図および放熟板は、第4図およ び第5回に示す従来の半導体装置の外額平面図お よび放熱板とそれぞれ等しく、また本発明に使用 されるリードフレームは半導体搭載部(ベッド部 31)を除き第6回に示す従来のリードフレーム とほぼ間一である。 なお第1回ないし第6回に おいて同符号で示したものはそれぞれ同一部分を あらわす。 第 1 図は、本発明の放熟板付樹脂封 止形半導体装置について第4回のIV - IV線に拾う 拡大断面図である。 この実施例においては半線 体搭載郎 4 はリードフレームのペッド部 3 1 と同 - であり内厚は約 ( 1.0~ 3.0) mmとなっている。 ペッド部31及び精接するペッド部31にはさま れるインナーリード部のこく一部とを除くその他 のリード部の内厚は約 ( 0.4~ 0.8) mmであり、 したがって半導体搭載部4の肉厚はリードフレー

なっているので熱拡散板としての効果を出すことができ、本発明の望ましい実施既様(特許請求の範囲第2項記載)である。 第2回は本発明の他の実施例である。 第1回とは半導体類子ペレット 5 と金属細線7の組立工程に得失がある。 しかしながら放熱効果は第1回の装置と第2回の装置とほぼ同等である。

第3回に望ましい実施服様の他の一つ(特許請求の範囲第3項記載)を示す。 図示の如く半導体がのでははリードフレームのペッド部31に半田等の接合部材62を分して熱拡散板8を固発と日本の接合部が61により熱拡散のでは、ののでは一下である。 サウムののは同一である。 サウムののは同一である。 サウムののは同一である。 サウムののは同一である。 たい ののに は が ののに が が ののに が が が ののに が が が ののに が が が のが が としては Cu 、 W、 Mo、 を M が で のが 数 に に のが 数 としては Cu 、 W、 Mo、 を M が で のが 数 に で い 、 数 拡 散 板 8 の 材 数 としては Cu 、 W、 Mo、 を M が の が 数 に で い 、 M が の 、

ムの平均内厚より厚くなっている。 リードフレ - ムは娟系金麗条を打抜加工して切られるが、あ らかじめペッド部に該当する部分の該金属条の肉 **廖とその他の郎分の肉厚とを前記のとおりとした** 半遺体素子ペ 調系金属の異形材が使用される。 レット5は半田等の接合部材6を介して半導体塔 救郎4上に取り付けられている。 また金属制線 7(アルミニウム線又は金線等)で上記ペレット 5上の電極(図示せず)とリードフレーム3のイ ンナーリード郎とが接続されている。 その後放 熟板 2 をトランスファモールド金型のキャピティ 下部に祝置したのち、上記リードフレーム3をモ ールド型上に設置し、トランスファモールド周盾 成形される。 この時、半導体搭載部4と放熟板 2の間にも高熱伝導性エポキシ封止樹脂 7 が充塡

上記のようにこの実施例では半導体搭載部イは リードフレームベッド部31と同じであり、ベッド部31とその他のリード部は同一部材(網系金属条)よりつくられ、肉厚はベッド部31が厚く

Cu - Cおよびそれらの合金を用いることができる。 協合部材 6 2 は一般に半田を用いるが溶接、圧接等により接合すれば接合部材 6 2 を省くことも可能である。 又熟拡散板 8 はリードフレームのペッド部下面に接合しても同様な効果が得られる

## [発明の効果]

第1回に示す本発明による放熱板付樹脂封止形半導体装置の過複熱抵抗を測定したところ従来のものの約 4/2 にすることができた。

過避熱抵抗(Rin (una ms))は一般に次式で表される。

$$R_{\text{th furnes}} = R_{\text{th f}} \left( 1 - e^{-t/\tau_0} \right)$$

$$\left[ \text{C/W} \right]$$

Run | は定常状態における半導体素子内の発熱 部より放熱仮2までの内部熱抵抗であり、で。は その熱時定数である。 対止樹脂の熱伝導率 2 = 60×10<sup>-4</sup> cal / cm・sec ・ で、半線体搭載部と放 熱板との間の樹脂絶縁器の厚さ = 0.6mmであって、 t = 100msec (上式参照)の時のR th use as を測定 した結果、R th use as ≃ 1℃/W (同一条件で従来 届は約 2℃/W)であった。

以上のごとく過渡熱抵抗をおさえたことにより スイッチング特性の寿命を延長することができた。 4. 図面の簡単な説明

第1回ないし 第3回は本発明による放熱板付給 脂封止形半導体装置の 3つの実施例を示したもの で、それぞれ第4回のIV-IV線に沿う拡大断面図、 第4回ないし第6回は本発明の実施例と従来例のに 関連する放熱板平面図およびリードフレーム平面図、 第7回は従来例の放熱板付制能封止形半導体装置 のIV-IV線(第4回参照)に沿う拡大断面図であ る。

1 … 封止 樹脂 、 2 … 放 熱 板 、 3 … リードフレーム 、 31 … リードフレーム ベッド 部 、 4 … 半 導体 搭 載 部 、 5 … 半 導体 素 子 ペレット 、7 … 金 展 和 線 、 8 … 熱 拡 散 板 。







